

「平成 30 年度触媒学会コンピュータの利用研究会セミナー」

[主催] 触媒学会 コンピュータの利用研究会

[日時] 平成 30 年 12 月 14 日 (金) 13 時 30 分 - 17 時 15 分

[場所] 三菱重工横浜ビル 3F 会議室 350

横浜市西区みなとみらい 3 丁目 3-1

※交通アクセス

みなとみらい線「みなとみらい駅」より徒歩 5 分.

JR 京浜東北線/横浜市営地下鉄「桜木町駅」より徒歩 10 分

<https://www.mhi.co.jp/company/location/contents/map/yokohama.html>

[プログラム]

1. 電子状態・分子間相互作用評価のための精度と効率を兼備した有効ポテンシャル：
モデル内殻ポテンシャルおよび有効フラグメントポテンシャル
森 寛敏 (お茶の水女子大学)
2. 合金触媒の簡易スクリーニングと樹脂の劣化解析
小松 徳太郎 (日本大学)
3. 日産アークの計算科学技術の紹介
大脇 創 (株式会社日産アーク)

* 講演会後に交流会 (17 時 30 分開始予定、会費：5,000 円程度) を予定しています。

[参加費]

触媒学会コンピュータの利用研究会会員 無料

触媒学会会員 3,000 円

触媒学会非会員 5,000 円

学生 1,000 円

[定員] 20 名 (先着順にて定員に達したところで〆切)

[申し込み・問合せ先]

馬場 好孝 東京ガス (株) 基盤技術部 応用技術研究所

E-mail: baba@tokyo-gas.co.jp

Tel: 080-2142-1531 〒230-0045 神奈川県横浜市鶴見区末広町 1-7-7

11 月 30 日 (金) までに参加申し込み (講演会、交流会) をご連絡ください。